

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 2 月 22 日 (2007.2.22)

【公開番号】特開 2005-197043 (P2005-197043A)

【公開日】平成 17 年 7 月 21 日 (2005.7.21)

【年通号数】公開・登録公報 2005-028

【出願番号】特願 2004-942 (P2004-942)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 9 日 (2007.1.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

図 1 は、有機 E L 層などの形成に用いられる蒸着マスクの一例を示す平面図である。また、図 2 は、図 1 における蒸着マスクの A - A' 線での断面図である。

図 1、及び図 2 に示すように、有機 E L 層などの形成に用いられる蒸着マスク (10) は、例えば、インバー材など金属製の本枠 (11) の上面に、インバーなど金属製のメタルマスク (12) がテンションをかけて貼り付けされたものである。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 1】

具体的には、例えば、厚さ (c) 0.10 ~ 0.15 mm 程度のインバーを用いた場合、貫通線 (27) の巾 (a) は 200 μm 程度、保持部 (29) の長さ (b) は 2 mm 程度のものである。